

DIALOG(R) File 351:Derwent WPI
(c) 2006 Thomson Derwent. All rts. reserv.

013601505 **Image available**

WPI Acc No: 2001-085712/200110

XRPX Acc No: N01-065671

Nozzle formation in inkjet recording head manufacture, involves applying photosensitive water repellent material over flow path formation material, and exposing and developing water repellent layer

Patent Assignee: CANON KK (CANO); IMAMURA I (IMAM-I)

Inventor: IMAMURA I

Number of Countries: 002 Number of Patents: 003

Patent Family:

Patent No	Kind	Date	Applicat No	Kind	Date	Week
JP 2000326515	A	20001128	JP 200068878	A	20000313	200110 B
US 20030146955	A1	20030807	US 2000526173	A	20000315	200358
US 6895668	B2	20050524	US 2000526173	A	20000315	200535

Priority Applications (No Type Date): JP 9968328 A 19990315

Patent Details:

Patent No	Kind	Lan Pg	Main IPC	Filing Notes
JP 2000326515	A	8	B41J-002/135	
US 20030146955	A1		H04R-017/00	
US 6895668	B2		B21D-053/76	

Abstract (Basic): JP 2000326515 A

NOVELTY - Coating of flow path formation material (10) is performed to a base. Prior to hardening of material (10), a photosensitive water-repellent material (11) is applied by drying process using a flexo printing machine. A discharge opening is then applied by exposing and developing simultaneously the material (11) layer.

DETAILED DESCRIPTION - An INDEPENDENT CLAIM is also included for inkjet recording head.

USE - In manufacture of inkjet recording head for liquid injection system.

ADVANTAGE - The uniform formation of water-repellent material on discharge opening surface improves printing quality. Miniaturization of discharge opening can be performed, accurately.

DESCRIPTION OF DRAWING(S) - The figure shows explanatory drawing of nozzle formation process.

Flow path formation material (10)

Photosensitive water-repellent material (11)

pp; 8 DwgNo 3/9

Title Terms: NOZZLE; FORMATION; RECORD; HEAD; MANUFACTURE; APPLY; PHOTOSENSITISER; WATER; REPEL; MATERIAL; FLOW; PATH; FORMATION; MATERIAL; EXPOSE; DEVELOP; WATER; REPEL; LAYER

Derwent Class: P52; P75; P83; T04

International Patent Class (Main): B21D-053/76; B41J-002/135; H04R-017/00

International Patent Class (Additional): B41J-002/45; G03C-005/04

File Segment: EPI; EngPI

?

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2000-326515

(P2000-326515A)

(43)公開日 平成12年11月28日 (2000.11.28)

(51)Int.Cl.⁷

B 4 1 J 2/135

識別記号

F I

テマコト^{*}(参考)

B 4 1 J 3/04

1 0 3 N 2 C 0 5 7

審査請求 未請求 請求項の数7 O L (全8頁)

(21)出願番号 特願2000-68878(P2000-68878)
(22)出願日 平成12年3月13日(2000.3.13)
(31)優先権主張番号 特願平11-68328
(32)優先日 平成11年3月15日(1999.3.15)
(33)優先権主張国 日本 (JP)

(71)出願人 000001007
キヤノン株式会社
東京都大田区下丸子3丁目30番2号
(72)発明者 今村 功
東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ
ノン株式会社内
(74)代理人 100066061
弁理士 丹羽 宏之 (外1名)
Fターム(参考) 2C057 AF41 AF93 AG12 AP02 AP12
AP31 AP47 AP57 AP60 AQ01
AQ02 AQ06

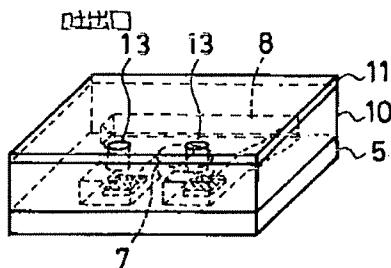
(54)【発明の名称】 インクジェット記録ヘッド及びその製造方法

(57)【要約】

【課題】 従来の高画質、高精細のインクジェット記録ヘッドの製作方法において、ノズル形成部材10と撹インク性部材11の吐出口部とを同じ大きさにパターンニングしようとすると、バターニング精度の関係から数100 μmのずれを生じて吐出口付近に撹インク剤が不均一になり、記録品位が低下する問題点を解消する製造方法を提供する。

【解決手段】 このため、ノズル形成部材である第一の活性エネルギー線硬化性材料10の硬化前に撹インクの第2の活性エネルギー線硬化材料11を乾燥工程を経て被覆し、これら両者を同時に露光、現像することにより、吐出口を得る製造方法を採用した。

実施例のインクジェット記録ヘッド 製造方法の工程
説明様式図(その8)



【特許請求の範囲】

【請求項1】 吐出圧発生素子と、少なくとも液路となる部分を占有する固体層が設けられた基体上に、ノズル形成部材である第一の活性エネルギー線硬化性材料を被覆し、露光、現像により吐出口を形成し、前記固体層を除去することによりノズルを形成する工程、及び吐出エネルギー発生素子形成工程を包含する液体噴射記録ヘッドの製造方法において、前記ノズル形成部材である前記第一の部材の硬化前に、撹インク性である第二の活性エネルギー線硬化材料を乾燥工程を経て被覆し、これら第一と第二の活性エネルギー線硬化材料を同時に露光、現像することにより吐出口を得る工程を包含することを特徴とするインクジェット記録ヘッドの製造方法。

【請求項2】 撹インク性である前記第二の活性エネルギー線硬化材料の被覆方法が、前記第二の硬化性材料を微粒子にして吹き付けることを特徴とする請求項1記載のインクジェット記録ヘッドの製造方法。

【請求項3】 撹インク性である前記第二の活性エネルギー線硬化材料の被覆方法が、フレキソ印刷機を用いることを特徴とする請求項1記載のインクジェット記録ヘッドの製造方法。

【請求項4】 撹インク性である前記第二のエネルギー線硬化材料の被覆方法が、前記第二の硬化性材料をドライフィルム化して貼り付けることを特徴とする請求項1記載のインクジェット記録ヘッドの製造方法。

【請求項5】 前記第一の活性エネルギー線硬化材料は、エポキシ樹脂のカチオン重合硬化材料であることを特徴とする請求項1記載のインクジェット記録ヘッドの製造方法。

【請求項6】 前記第二の活性エネルギー線硬化材料は、エポキシ樹脂のカチオン重合硬化材料であることを特徴とする請求項5記載のインクジェット記録ヘッドの製造方法。

【請求項7】 請求項1ないし6いずれか記載の製造方法により製造されることを特徴とするインクジェット記録ヘッド。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、インクジェット記録方式に用いる記録液滴を発生するためのインクジェット記録ヘッドの製造方法及び該製造方法により製造されたインクジェット記録ヘッドに関する。

【0002】

【従来の技術】インクジェット記録方式（液体噴射方式）に適用されるインクジェット記録ヘッドは、一般的に微細な記録液吐出口（以下、“オリフィス”と称する）、液流路及びこの液流路の一部に設けられる液体吐出エネルギー発生素子を複数備えている。そして、このようなインクジェット記録ヘッドで高品位の画像を得るた

めには、前記オリフィスから吐出される記録液小滴がそれぞれの吐出口より常に同じ体積、吐出速度で吐出されることが望ましい。

【0003】これを達成するためには、特開平4-10940号ないし特開平4-10942号公報においては、インク吐出圧力発生素子（電気熱変換素子）に記録情報に対応して駆動信号を印加し、電気熱変換素子にインクの核沸騰を越える急激な温度上昇を与える熱エネルギーを発生させ、インク内に気泡を形成させ、この気泡を外気と連通させてインク液滴を吐出させる方法が開示されている。

【0004】このような方法を実現するためのインクジェット記録ヘッドとしては、電気熱変換素子とオリフィスとの距離（以下、“OH距離”と略称する）が短い方が好ましい。また、前記方法においては、OH距離がその吐出堆積をほぼ決定するため、OH距離を正確に、また再現良く設定することが必要である。

【0005】従来、インクジェット記録ヘッドの製造方法としては、例えば特開昭57-208255号公報及び特開昭57-208256号公報に記載されている方法、すなわち、インク吐出圧力発生素子が形成された基体上に、インク流路及びオリフィス部から成るノズルを感光性樹脂材料を使用してパターン形成して、この上にガラス板などの蓋を接合する方法や、特開昭61-154947号公報に記載されている方法、すなわち、溶解可能な樹脂にてインク流路パターンを形成し、そのパターンをエポキシ樹脂等で被覆してこの樹脂を硬化し、基板を切断後に前記溶解可能な樹脂パターンを溶出除去する方法等がある。

【0006】しかしながら、これらの方法は、いずれも気泡の成長方向と吐出方向とが異なる（ほぼ垂直）タイプのインクジェット記録ヘッドの製造方法である。そして、このタイプのヘッドにおいては、基板を切断することによりインク吐出圧力発生素子とオリフィスとの距離が設定されるため、インク吐出圧力発生素子とオリフィスとの距離制御においては、切断精度が極めて重要な要素となる。しかしながら、切断はダイシングソー等の機械的手段にて行うことが一般的であり、これらにより高い精度を実現することは難しい。

【0007】また、気泡の成長方向と吐出歩行とがほぼ同じタイプのインクジェット記録ヘッドの製造方法としては、例えば特開昭58-8658号公報に記載されている方法、すなわち、基体とオリフィスプレートとなるドライフィルムとをパターニングされた別のドライフィルムを介して接合し、フォトリソグラフィーによってオリフィスを形成する方法や、特開昭62-264975号公報に記載されている方法、すなわち、インク吐出圧力発生素子が形成された基体と電鍛加工により製造されるオリフィスプレートとをパターニングされたドライフィルムを介して接合する方法等がある。

【0008】しかしながら、これらの方法では、いずれもオリフィスプレートを薄く（例えば $20\text{ }\mu\text{m}$ 以下）かつ均一に作成することは困難であり、例えば作成できたとしても、インク吐出圧力発生素子が形成された基体との接合工程はオリフィスプレートの脆弱性により極めて困難となる。

【0009】その為、例えば特開平6-286149号公報に示すような以下の製造方法が提案された。

【0010】すなわち、インク吐出圧力発生素子が形成された基体上に、溶解可能な樹脂にてインク流路パターンを形成する工程と、常温にて固体状のエポキシ樹脂を含む被覆樹脂を媒体に溶解して、これを溶解可能な樹脂層上にソルベントコートすることによって、溶解可能な樹脂層上にインク流路壁となる被覆樹脂層を形成する工程と、インク吐出圧力発生素子上方の被覆樹脂層にインク吐出口を形成する工程と、溶解可能な樹脂層を溶出する工程とを有するインクジェット記録ヘッドの製造方法である。

【0011】そして、このようにして形成したインク流路及びインク吐出口に対して、吐出口面のインク溜まりによるインク滴の偏向や不吐出を防ぐ為、吐出口面を撓印処理している。この場合、撓水層を転写法等により形成していた。

【0012】さらにまた、特開平5-124199号公報に記載されているように、吐出口に撓印ケルギーが入らず吐出口面に精度良く撓水面を設けることができるホトリソグラフィーによる撓水層の作成方法が提案されていてる。

【0013】次に、図9(a)～(d)を参照して、従来例の上記技法による一例を説明する：(a)図～(d)図は、吐出口で切断したときの模式図を示す。図9において、31は基板、32は吐出口（オリフィス）、33は撓水性の感光性樹脂材料層、34はフォトマスク1である。

【0014】図9(a)に示す吐出口32を有するインクジェット記録ヘッド基板31の表面は、図9(b)に示されるように、撓水性を有する感光性樹脂材料により被覆され、感光性樹脂層33が形成される。次いで、活性エネルギー線を通過しない所定の形状を有するフォトマスク34をセットし、図9(c)の各矢印の方向から活性エネルギー線を射出して、パターン露光を行う。そして、所定の方法に従って現像処理を行い、例えば露光されなかった未重合部分を溶剤等によって溶出することにより、図9(d)に示すように、撓水性を有する感光性樹脂材料層33を得ていた。

【0015】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、近年のインクジェットプリンタに見られるように、高画質化、高精細化が求められているため、各吐出口は微細化し、前記の様な製造方法の場合、ノズル形成部材と撓印

性部材の吐出口部とを同じ大きさにパターニングしようとすると、パターニングの精度の関係から数 100 nm のずれが生じてしまうことがある。そのため吐出口近傍で撓印性能が不均一になり、印字品位が低下してしまう怖れがある。

【0016】このため、第一の活性エネルギー線硬化材料であるノズル形成材料と、第二の活性エネルギー線硬化材料である撓印性である表面処理材料とを一括的に露光する必要がある。

【0017】しかしながら、従来用いられているスピンドルコート法では、第一の活性エネルギー線硬化材料であるノズル形成材料と、第2の活性エネルギー線硬化材料である撓印性である表面処理材料とが互いに溶け合う場合、相溶してしまい、ノズル形成材料は撓印性を帯びたり、撓印性材料は撓印性が減少する等の個々の特性がでなくなるばかりか、膜厚分布なども大幅に乱れてしまうという問題点があった。

【0018】本発明は、以上のような局面にかんがみてなされたもので、これらの問題点を解消するための製造方法の提供を目的としている。

【0019】

【課題を解決するための手段】このため、本発明においては、以下の各項(1)～(6)のいずれかに示すインクジェット記録ヘッドの製造方法を提供することにより、前記目的を達成しようとするものである。

【0020】(1) 吐出圧発生素子と、少なくとも液路となる部分を占有する固体層が設けられた基体上に、ノズル形成部材である第一の活性エネルギー線硬化性材料を被覆し、露光、現像により吐出口を形成し、前記固体層を除去することによりノズルを形成する工程、及び吐出エネルギー発生素子形成工程を包含する液体噴射記録ヘッドの製造方法において、前記ノズル形成部材である前記第一の部材の硬化前に、撓印性である第二の活性エネルギー線硬化材料を乾燥工程を経て被覆し、これら第一と第二の活性エネルギー線硬化材料を同時に露光、現像することにより吐出口を得る工程を包含することを特徴とするインクジェット記録ヘッドの製造方法。

【0021】(2) 撓印性である前記第二の活性エネルギー線硬化材料の被覆方法が、前記第二の硬化性材料を微粒子にして吹き付けることを特徴とする前項

(1)記載のインクジェット記録ヘッドの製造方法。

【0022】(3) 撓印性である前記第二の活性エネルギー線硬化材料の被覆方法が、フレキソ印刷機を用いることを特徴とする前項(1)記載のインクジェット記録ヘッドの製造方法。

【0023】(4) 撓印性である前記第二のエネルギー線硬化材料の被覆方法が、前記第二の硬化性材料をドライフィルム化して貼り付けることを特徴とする前項(1)記載のインクジェット記録ヘッドの製造方法。

【0024】(5) 前記第一の活性エネルギー線硬化材

料は、エポキシ樹脂のカチオン重合硬化材料であることを特徴とする前項（1）記載のインクジェット記録ヘッドの製造方法。

【0025】（6）前記第二の活性エネルギー線硬化材料は、エポキシ樹脂のカチオン重合硬化材料であることを特徴とする前項（1）記載のインクジェット記録ヘッドの製造方法。

【0026】（7）上記のいずれかの方法で製造されるインクジェット記録ヘッド。

【0027】これらにより、前記従来の問題点を解決した。

【0028】

【作用】以上のような本発明方法によれば、吐出口部の撹印性感光性材料とインク流路形成材料とを同時にパターニングされ、また、撹印性感光性材料とインク流路形成材料との相溶の問題もないため、各吐出口に均一で安定した撹印領域を作ることができる。

【0029】

【発明の実施の形態】以下に、本発明の実施の形態を、複数の実施例に基づき、図面を参照して詳細に説明する。

【0030】

【実施例】図1～図8は、本発明実施例を示す模式図（その1～その8）であり、これを基に本発明の製造方法の実施例を工程順に従って説明する。

【0031】（実施例1）まず、図1に示されるような、シリコン、硝子、セラミック、金属等のインクジェット用基板5を用意する。この基板5には、電気熱変換素子或いは、圧電素子等の吐出圧力発生素子6が所望の個数（説明の便宜上2個のみを示す）配置される。更に、この基板5には、インク供給口7が設けられている。

【0032】このような、吐出圧力発生素子6によって記録液小滴を吐出させるための吐出エネルギーがインク液に与えられ、記録が行われる。ちなみに、例えば上記吐出圧力発生素子6として電気熱変換素子が用いられる時には、この素子が近傍の記録液を加熱することにより、記録液に状態変化を生起させ吐出エネルギーを発生する。また、例えば圧電素子が用いられる時は、この素子が機械的振動によって、吐出エネルギーが発生される。

【0033】なお、これらの素子6には、各素子を動作させるための制御信号入力用電極（図示せず）が接続されている。また、一般的には、これら吐出エネルギー発生素子6の耐用性の向上を目的として、保護層等の各種機能層が設けられるが、このような機能層を設けることは一向に差し支えない。

【0034】次に図2に示すように、基板5上に、以下に示す感光性樹脂層8をこの基板5吐出圧力発生素子6を覆うように形成した。

【0035】ポジ型レジスト ODUR1010（商品名、東京応化（株）製）

感光性樹脂層8の形成の方法としては、その感光性材料を適当な溶剤を溶解し、PET等のフィルム上に塗布、乾燥してドライフィルムを作成し、ラミネートによって成形することができる。上述のドライフィルムとしては、ポリメチルイソブロピルケトン、ポリビニルケトン等のビニルケトン系光崩壊性高分子を好適に用いることができる。その理由は、これら化合物は、光照射前は高分子化合物としての特性（被膜性）を維持しており、インク供給口7上にも容易にラミネート可能であるためである。

【0036】次に、図3に示すように、基板5上に液路形成部位及びそれと連通する液室形成予定部位とを除き、フォトマスク1～9を通してパターン露光、現像を行うことで、液路パターンを有する感光性樹脂層を形成した（図4）。

【0037】このように、液路をパターニングした溶解可能な感光性樹脂層8上に、さらに液路形成材料10を通常のスピンドルコート法、ロールコート法等で形成する。

【0038】次に、液路形成材料10について説明する。液路形成材料10としては、吐出口3をフォトリソグラフィー法で容易かつ精度よく形成できることから、感光性のものが好ましい。このような液路形成材料10は、構造材料としての高い機械的強度、基板5との密着性、耐インク性と、同時に吐出口3の微細なパターンをパターニングするための解像性が要求される。ここで、エポキシ樹脂のカチオン重合硬化物が構造材料として優れた強度、密着性、耐インク性を有し、かつ前記エポキシ樹脂が常温にて固体状であれば、優れたパターニング特性を有する。

【0039】まず、エポキシ樹脂のカチオン重合硬化物は、通常の酸無水物もしくはアミンによる硬化物に比較して高い架橋密度（高Tg）を有するため、構造材として優れた特性を示す。また、常温にて固体状のエポキシ樹脂を用いることで、光照射によりカチオン重合開始剤より発生した重合開始種のエポキシ樹脂中の拡散が抑えられ、優れたパターニング精度、形状を得ることができる。

【0040】固体状のエポキシ樹脂としては、ビスフェノールAとエピクロヒドリンとの反応物のうち分子量がおよそ900以上のもの、含ブロモビスフェノールAとエピクロヒドリンとの反応物、フェノールノボラックあるいは、クレゾールノボラックとエピクロヒドリンとの反応物、例えば特開昭60-161973号公報、特開昭63-221121号公報、特開昭64-9216号公報、特開平2-140219号公報に記載のオキシシクロヘキサン骨格を有する多感応エポキシ樹脂等が挙げられるが、これら化合物に限定されるわけではない。

【0041】また、上述のエポキシ化合物においては、

好ましくはエポキシ当量が2,000以下、さらに好ましくはエポキシ当量が1,000以下の化合物が好適に用いられる。これは、エポキシ等量が20,000を越えると、硬化反応の際に架橋密度が低下し、硬化物のT_gもしくは熱変形温度が低下したり、密着性、耐インク性に問題が生じる場合があるからである。

【0042】上記エポキシ樹脂を硬化させるための光カチオン重合開始剤としては、芳香族ヨードニウム塩、芳香族スルホニウム塩〔J. POLYMER SCI: Symposium No. 56 383-(1976) 参照〕や旭電化工業株式会社より上市されている商品名SP-150、SP-170等が挙げられる。

【0043】また、上述の光カチオン重合開始剤は、還元剤を併用し加熱することによって、カチオン重合を促進（単独の光カチオン重合に比較して架橋密度が向上する）させることができる。ただし、光カチオン重合開始剤と還元剤を併用する場合、常温では反応せず一定温度以上（好ましくは60℃以上）で反応するいわゆるレドックス型の開始剤系になるように、還元剤を選択する必要がある。

組成物1

	重量部
E H P E - 3 1 5 0 (商品名、ダイセル化学工業(株)製)	1 0 0
S P - 1 7 0 (商品名、旭電化工業(株)製)	1 . 5
ジエチレングリコールジメチルエーテル	1 0 0

次いで、下記の撓水性材料11（組成物2）を、ノードソン（株）製マイクロスプレーシステムにより、1μmの膜厚になるように塗布し80℃ホットプレート3分

組成物2

	重量部
E H P E - 3 1 5 8 (商品名、ダイセル化学工業(株)製)	3 4
2、2-ビス(4-)ヘキサフロロプロパン	2 5
1、4-ビス(2-)ベンゼン	2 5
3-(2-)エトキシ-1、2-エポキシプロパン	1 6
A-187 (商品名、日本ユニカ(株)製)	4
S P - 1 7 0 (商品名、旭電化工業(株)製)	1 . 5
ジエチレングリコールモノエチルエーテル	2 0 0

このように撓水性材料11を微粒子化することにより、撓水性材料中の溶媒が飛散し乾燥するため、撓水性材料と流路形成材料との相溶を格段に低減し、実質的に問題ないレベルとすることができます。

【0049】次に、図7に示すようにフォトマスク12により吐出口3部分を遮蔽した状態で撓水性材料11と流路形成材料10とを5 J/cm²で露光し、その後、80℃ホットプレート4分のペークを行い、キシレンを用いて現像を行い吐出口を形成した（図8）。

【0050】そして、deep UV光を照射し、MIBKにより感光性樹脂材料8であるODUR 1010を除去、200℃、1時間のペークを行いインクジェットヘッドを完成させた。

【0044】このような還元剤としては、銅化合物、特に反応性とエポキシ樹脂への溶解性を考慮して銅トリフルート（トリフルオロメタンスルфон酸銅(II)）が最適である。また、アスコルビン酸等の還元剤も有用である。また、ノズル数の増加（高速印刷性）、非中性インクの使用（着色剤の耐水性の改良）等、より高い架橋密度（高T_g）が必要な場合は、上述の還元剤を後述するように前記流路形成材料の現像工程後に溶液の形で用いて流路形成材料を浸漬および加熱する後工程によって架橋密度を高めることができる。

【0045】さらに上記組成物に対して必要に応じて添加剤等の適宜添加することが可能である。例えば、エポキシ樹脂の弾性率を下げる目的で可撓性付与剤を添加したり、あるいは基板との更なる密着力を得るために、シンランカップリング剤を添加すること等があげられる。

【0046】本実施例では、下記の組成物1から成る第一の活性エネルギー線硬化材料である流路形成材料10をスピンドルコートし、その後、ホットプレートで90℃3分ペークを行った（図5）。

【0047】

	重量部
E H P E - 3 1 5 0 (商品名、ダイセル化学工業(株)製)	1 0 0
S P - 1 7 0 (商品名、旭電化工業(株)製)	1 . 5
ジエチレングリコールジメチルエーテル	1 0 0

のペークを行った（図6）。

【0048】

	重量部
E H P E - 3 1 5 8 (商品名、ダイセル化学工業(株)製)	3 4
2、2-ビス(4-)ヘキサフロロプロパン	2 5
1、4-ビス(2-)ベンゼン	2 5
3-(2-)エトキシ-1、2-エポキシプロパン	1 6
A-187 (商品名、日本ユニカ(株)製)	4
S P - 1 7 0 (商品名、旭電化工業(株)製)	1 . 5
ジエチレングリコールモノエチルエーテル	2 0 0

【0051】（実施例2）本実施例では、撓水性材料11の被覆方法を以下の方法とした以外は、前記実施例1と同様にしてインクジェット記録ヘッドを作製した。

【0052】すなわち、前記組成物2を日本写真印刷（株）社製 フレキソ印刷機 商品名IN-151により、6回印刷を行い、1 μm厚に塗布し、その後80℃ホットプレート3分のペークを行った。

【0053】（実施例3）前記実施例1、2はいずれも完全には撓水性材料11と流路形成材料10との相溶を防止はしていない。本実施例は両者の相溶を完全に防止できるものである。本実施例では、撓水性材料11の被覆方法を以下の方法とした以外は、実施例1と同様にしてインクジェット記録ヘッドを作製した。

【0054】すなわち、前記組成物2を、 $50\mu\text{m}$ PE-T(ポリエチレンテレフタート)フィルムに、(株)康井精機 社製、商品名 NCR-230によるマイクログラビア塗工方式で $1\mu\text{m}$ になるように塗工を行った。この時の乾燥温度は 80°C で行った。

【0055】このドライフィルムを図5の基板5に張り合せ、 4Kg の圧力で押しながら 90°C 1分加熱し、冷却後該PE-Tフィルムを剥がすことにより撓水性材料を被覆した。本実施例においても、撓水性材料1-1をドライフィルム化してから流路形成材料に被覆することで、両者の相溶が防止される。

【0056】次に、以上の各実施例に対する各比較例を作成した。

【0057】(比較例1) 撓水性材料1-1の被覆方法を以下の方法とした以外は、前記実施例1と同様にして、インクジェット記録ヘッドを作製した。

組成物3

	重量部
E H P E - 3 1 5 0 (商品名、ダイセル化学工業(株)製)	3 4
2、2-ビス(4-)ヘキサフロロプロパン	2 5
1、4-ビス(2-)ベンゼン	2 5
3-(2-)エトキシ-1、2-エボキシプロパン	1 6
A-187 (商品名、日本ユニカ(株)製)	4
S P - 1 7 0 (商品名、旭電化工業(株)製)	1. 5
ジエチレングリコールモノエチルエーテル	3 3 3

(比較例3) 撓水性材料1-1を被覆する前までは、前記実施例1と同様にインクジェット記録ヘッドを作製し、その後撓水性材料1-1を被覆することなく、実施例1と同様の条件で吐出口及び液路を作製した。その後、前記組成物2を $1\mu\text{m}$ になるように吐出口形成面にスピンドルコートし、 80°C ホットプレート3分のペークを行った。

【0062】次に、フォトマスクにより吐出口3部分を遮蔽した状態で撓水性材料を 5J/cm^2 で露光し、 80°C ホットプレート4分のペークを行なうことで撓水性材料部分の吐出口を形成した。

【0063】そして、deep UV光を照射し、その後、前記MIBKにより感光性樹脂材料であるODUR 1010(商品名)を除去し 200°C 、1時間のペークを行いインクジェット記録ヘッドを完成させた。

【0064】以上のように、出来上がった各インクジェット記録ヘッドについて印字テスト比較を行った結果、各比較例1~3では、撓インク剤の不均一による印字不良が見られたが、本実施例1~3ではみられなかった。本実施例と比較例とを観察したところ、インクのメニスカスの位置が実施例1~3では、吐出口面に安定して作られており、また、本実施例では、撓水性材料をエボキシ樹脂のカチオン重合硬化材料としたことで流路形成材料との密着性に優れ、機械的強度に富むため、吐出口のエッジ部分をシャープにすることことができ、安定した印字を達成している。

【0058】すなわち、前記組成物2を $1\mu\text{m}$ になるようスピンドルコートし、 80°C ホットプレート3分のペークを行った。

【0059】(比較例2) 撓水性材料1-1を被覆する前までは、実施例1と同様にインクジェット記録ヘッドを作製し、その後撓水性材料1-1を被覆することなく、実施例1と同様の条件で吐出口及び液路を作製した。その後、下記の方法で撓水性材料を被覆した。

【0060】すなわち、濃度が低い下記組成物3を日本写真印刷(株)社製 フレキソ印刷機商品名IN-151により6回印刷を行い $0.07\mu\text{m}$ 厚に塗布し 80°C ホットプレート3分のペークを行い、 5J/cm^2 全面露光を行った。そして、 200°C 、1時間のペークを行いインクジェット記録ヘッドを完成させた。

【0061】

【0065】しかしながら、比較例1では、スピンドルコート時に撓インク性材料1-1と流路形成材料が相溶してしまった為、撓インク性層がばらつき、吐出直後は、インクのメニスカス位置がまちまちであった。

【0066】また、比較例2では、フレキソ印刷時の吐出口への微妙な撓水剤の入り込みにより、吐出直後は、メニスカス位置が定まりにくかった。また、撓水層が薄い為であると思われるが、若干の撓水性が低いように観察された。

【0067】さらにまた、比較例3では、撓水剤と流路形成材料とのパターニング時に、 $0.2\mu\text{m}$ のパターニングギャップが生じてしまい、吐出口3のメニスカスの異常は観察されなかったが、インクの吐出方向に乱れがあった。

【0068】

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、吐出口面に均一に撓インク性材料が形成されるため、印字品位が著しく向上した。これにより、高精細化に伴う吐出口の微細化に対応できる吐出口撓インク性材料の形成が精度良くできる効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】 実施例のインクジェット記録ヘッドの製造方法の工程説明模式図(その1)

【図2】 実施例のインクジェット記録ヘッドの製造方法の工程説明模式図(その2)

【図3】 実施例のインクジェット記録ヘッドの製造方法の工程説明模式図(その3)

【図4】 実施例のインクジェット記録ヘッドの製造方法の工程説明模式図(その4)

【図5】 実施例のインクジェット記録ヘッドの製造方法の工程説明模式図(その5)

【図6】 実施例のインクジェット記録ヘッドの製造方法の工程説明模式図(その6)

【図7】 実施例のインクジェット記録ヘッドの製造方法の工程説明模式図(その7)

【図8】 実施例のインクジェット記録ヘッドの製造方法の工程説明模式図(その8)

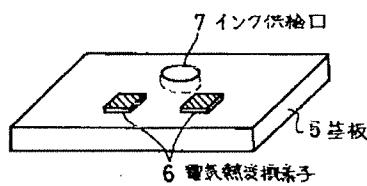
【図9】 (a)～(d)従来のフォトリソグラフィー技術による撓水層の作成方法説明図

【符号の説明】

- 1 基板
- 2 吐出口(オリフィス)
- 3 撥水性の感光性樹脂材料
- 4 フォトマスク
- 5 基板
- 6 電気熱変換素子(吐出圧力発生素子)
- 7 インク供給口
- 8 流路型材(感光性樹脂材料)
- 9 フォトマスク1
- 10 流路形成材料(組成物1)
- 11 感光性撓水性材料(組成物2)
- 12 フォトマスク2
- 13 吐出口

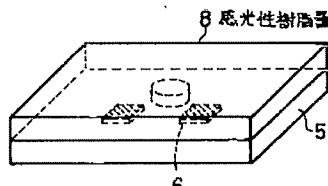
【図1】

実施例のインクジェット記録ヘッド製造方法の工程説明模式図(その1)



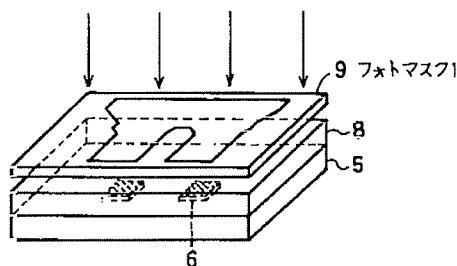
【図2】

実施例のインクジェット記録ヘッド製造方法の工程説明模式図(その2)



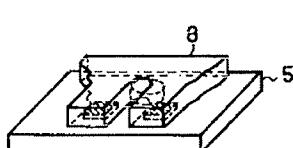
【図3】

実施例のインクジェット記録ヘッド製造方法の工程説明模式図(その3)



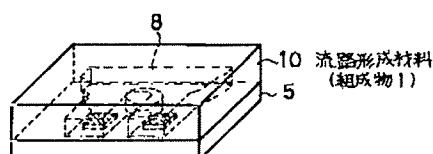
【図4】

実施例のインクジェット記録ヘッド製造方法の工程説明模式図(その4)



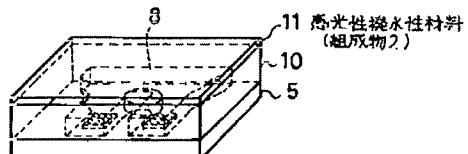
【図5】

実施例のインクジェット記録ヘッド製造方法の工程説明模式図(その5)



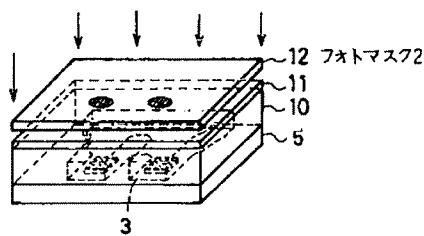
【図6】

実施例のインクジェット記録ヘッド製造方法の工程説明図(その6)



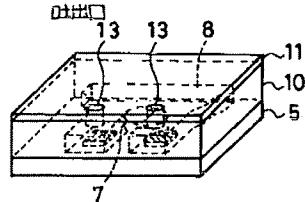
【図7】

実施例のインクジェット記録ヘッド製造方法の工程
説明模式図(ヤの7)



【図8】

実施例のインクジェット記録ヘッド製造方法の工程
説明模式図(ヤの8)



【図9】

従来のフォトリソグラフィー技術による焼水槽の作成方法の
説明圖

